



Soluciones de seguridad de EPP

Productos | Soluciones industriales | Asistencia | Recursos | Productos destacados

Dónde comprar

[España](#) > [Productos y Servicios](#) > [Seguridad y Protección](#) > [Soluciones de seguridad de EPP](#) > [Productos de EPP](#) > [Catálogo de productos](#)

Soluciones de seguridad de EPP

Productos de EPP

Protección respiratoria
Protección auditiva
Sistemas de comunicación
Peltor
Instrumentos de detección
Protección ocular
Cascos de seguridad y pantallas faciales
Protección en soldadura
Prendas de protección
Catálogo de productos

Usted está aquí: [3M PSD Catálogo de producto](#) > [Máscaras y Filtros para Partículas, Gases y Vapores](#) > [Medias Máscaras](#) > [Máscara Autofiltrante para Gases y Vapores](#) > [Máscara Autofiltrante para Gases y Vapores 4251](#)

3M™ 4251 Máscara Autofiltrante para Gases y Vapores

La referencia 3M™ 4251 es una máscara lista para usar, libre de mantenimiento que ofrece una protección singularmente cómoda frente a contaminantes en forma de vapor orgánico y partículas.



Buscar Palabras:

[Dónde Comprar](#)

[Contactar](#)

Referencia	4251 GT500075798
Aplicaciones de las máscaras	Industria de la automoción y mantenimiento Procesado de químicos Pintura con spray Resinas Astilleros
Factor de Protección	FFA1P2 R D
Filtros de protección contra	Partículas Nieblas de Base Aceite y Agua Vapores orgánicos
Tipos de Máscaras	Media máscara sin mantenimiento

Productos Relacionados

Usted también puede estar interesado en los siguientes productos:
[Test de ajuste](#)

[Protector 400](#)

Ayuda

Para ayuda en la búsqueda y como revisar el catálogo vaya a [Página de Ayuda](#).

Soluciones de seguridad de EPP: [Dónde comprar](#) | [Contacte con nosotros](#)

3M: [Noticias](#) | [Trabaja con Nosotros](#) | [Información para la inversión](#) | [Búsqueda avanzada](#) | [Búsqueda de FDS](#) | [Búsqueda de SVHC](#) | [Contactar con 3M](#)

[Información Legal](#) | [Política de Privacidad](#) | [Ejercicio derechos ARCO](#) | [Preferencias para cookies](#)

© 3M 2014. Todos los derechos reservados.

